

# ESPI での4画面位相シフト法における ランダムなシフト誤差補正法\*

安達正明\*\* 北川洋一\*\*\* 松本哲也\*\*\* 稲部勝幸\*

Correction Method of Random Shift Error for 4-step Phase Shifting ESPI

## Masaaki ADACHI, Youichi KITAGAWA, Tetsuya MATSUMOTO and Katsuyuki INABE

A new method capable for reducing the amount of error in the ESPI system is proposed. This method is applicable without any additional hardware element in the system. In the method, no correlation is assumed between the shifting value and the amount of error. Calculation of the error correction is made with two assumptions; (a) error of shifting value can be expressed with the first order approximation, (b) the phase distributes uniformly in whole range from -  $\pi$  to  $\pi$  in a whole-field speckle pattern. Validity of this method is demonstrated through experiments and the result is compared with former method.

Key words : ESPI, phase shifting, error correction, random shift error

# 1. はじめに

工業製品は特殊な物を除いてほとんどが粗面を持つ.この粗 面の変形をレーザ光とカメラを用いて非接触,高精度に測定す る方法として、ESPI<sup>++</sup>(Electronic Speckle Pattern Interferometry) に位相シフト法(干渉像の位相を測定する手法)を組み合わせる 方法が報告されている<sup>10-30</sup>.この方法は非接触性,高精度性に 加えて操作の簡便さ,測定の高速性や長い作動距離などの特長 も有しており、広い工業分野での応用が期待されるものであ る.

使われている位相シフト法は当初,光学表面で反射された光 が作る干渉画像に対して考案された<sup>4)</sup>.測定では,光の波長の 1/100オーダの精度で光路差を波長の1/4倍ずつシフトさせなが ら,干渉画像を複数枚コンピュータに取り込み光干渉の位相を 計算する.そのため光路差のシフトにはnmの精度が必要であ り、広くピエゾ(圧電)素子が使われて来た.しかし,ピエゾ素 子には少しだが非線形応答がつきまとう.これは小さいとは言 え影響は無視できなく,非線形シフト誤差の補正法に関してこ れまで多くの研究が行われて来ている<sup>5)~8)</sup>.

工業製品の粗面の変形測定に位相シフト法を用いる場合も, 素子の非線形シフト誤差の補正は必要である.しかしそれ以上 に大きな影響を及ぼすのは,長い作動距離から来る空気の揺ら ぎなど外乱によるシフトの誤差である.この外乱による誤差は ランダムであり,ピエゾ素子の非線形シフト誤差補正で使われ るシフト量と誤差量が持つ相関関係のようなものはない.従っ て,より高精度な計測を行うためには,なんらかの新しい誤差 補正法が求められることになる.その中で門野らは,レーザ光 が作るスペックルの位相の統計分布"を利用すると,3画面を 用いる位相シフト法の場合にランダムなシフト誤差をすべて補 正できることを報告している<sup>10)</sup>.一方,Katoらはスペックル干 渉画像の一部の平均強度の変化を検出し,半導体レーザの波長 可変性を用いて外乱によらず位相シフト量をモニタする方法を 提案し,4画面を用いる位相シフト法で変形測定精度λ/30以 上を達成している<sup>11)</sup>.さらに,Haasteren<sup>12)</sup>やNakadate<sup>13)</sup>らは,3 台のカメラで位相シフトした画像を同時に取り込み,外乱によ るシフト誤差の影響を受けない3画面位相シフト法を報告して いる.また最近,Dobroiuらも光学表面を対象に位相の統計デー タを利用する3画面位相シフト法でのランダムなシフト誤差補 正法を提案している<sup>14)</sup>.

本論文では,位相シフト法で広く用いられて来た4画面位相 シフト法において,外乱によるランダムなシフト誤差を補正す る方法を提案している.本方法では,外乱によるランダムな誤 差は順次取り込まれる画像間のシフト量のみに影響し,画像内 の位相の空間的変化には影響しない(表題のランダムなシフト 誤差はこの意味とした)としている.そして、シフト誤差は大 きくなく誤差を一次近似で表現できると仮定した.4画面位相 シフト法では2枚目,3枚目,4枚目の画像取込み時にδ,, δ,,δ,のシフト誤差が存在する.我々はこれらの誤差に関し, 最近報告したピエゾ素子の非線形シフト誤差評価法を用いて  $\delta_{1}$ と $\delta_{1}$ - $\delta_{1}$ を評価した<sup>15)</sup>.次に、スペックル位相の統計的 性質"を利用して、 $\delta_1 + \delta_1 - \delta_2$ を評価した. これら3つの 評価値からシフト誤差 $\delta_1$ ,  $\delta_2$ ,  $\delta_3$ を計算した. 3 画面位相 シフト法ではシフト誤差は2個となるが、用いる画面数が少な いため4画面位相シフト法に比べ,量子化誤差や光電変換素子 の雑音の点で精度的に劣るとされる1%.本方法は広く用いられ てきた4画面位相シフト法に適用でき、また、3画面を用いる 誤差補正法より高精度に位相を評価できる可能性を持つ方法と

<sup>\*</sup> 原稿受付 平成10年2月12日

<sup>\*\*</sup> 正会員 金沢大学工学部 (金沢市小立野 2-40-20)

<sup>\*\*\*</sup> 兵庫県工業技術センター (神戸市須磨区行平町 3-1-12)

<sup>†</sup> 金沢大学工学部

<sup>\* \*</sup> 電子式スペックル干渉計と訳される.乾板をCCDカメラで置き 換えたホログラフィー干渉法であり、データ処理装置へ取込ん だ2つ以上の干渉画像間の演算によって変形情報を実時間でモ ニタ画面に出力する方法

考えられる.

## 2. 理 論

いま,  $\pi/2$ 前後の位相シフトを3回繰り返しながら, 干渉画 像を4枚 (*i*=1,2,3,4) 取り込むとし, 各シフトでの $\pi/2$ からの 小さなシフト誤差を $\delta_1$ ,  $\delta_2$ ,  $\delta_3$ とおく. この時, 画像内の任 意の点aで取り込まれる4枚の画像の光強度 $I_{ai}$ (*i*=1,2,3,4)は一次 近似を用いて次のように表現される.

$$I_{a1} = I_a + A\cos\phi \tag{1}$$

$$I_{a2} = I_a + A\cos(\phi + \frac{\pi}{2} + \delta_1)$$
  

$$\approx I_a - A\sin\phi - A\delta_1\cos\phi \qquad (2)$$

$$I_{a3} = I_a + A\cos(\phi + \pi + \delta_2)$$
  

$$\approx I_a - A\cos\phi + A\delta_2\sin\phi \qquad (3)$$

$$I_{a4} = I_a + A\cos(\phi + \frac{3\pi}{2} + \delta_3)$$

$$\approx I_a + A\sin\phi + A\,\delta_3\cos\phi \tag{4}$$

ここで, $I_{a}$ はバイアスレベルであり,Aはモジュレーション, $\phi$ は初期位相である.すべて測定位置 (x,y)の関数であるが,記 述の簡単化のため以後これを省く.いま式(1),(2),(4)より, $I_{a}$ ,  $A \sin \phi$ を消去すると

$$I_{a2} + I_{a4} - 2I_{a1} = (\delta_3 - \delta_1 - 2)A\cos\phi$$
(5)

を得る.一方,式(1),(2)と式(3),(4)より I を消去して次の2式

$$I_{a1} - I_{a2} = (\delta_1 + 1)A\cos\phi + A\sin\phi$$
  

$$I_{a3} - I_{a4} = -(\delta_3 + 1)A\cos\phi - (1 - \delta_2)A\sin\phi$$
(6)

を得る. さらにこの両式から A sin  $\phi$ を消去すると

$$(1 - \delta_2)(I_{a1} - I_{a2}) + I_{a3} - I_{a4}$$
  
= {(\delta\_1 + 1)(1 - \delta\_2) - (\delta\_3 + 1)}A\cos\phi (7)

を得る. ここで式(7)/式(5)の右辺に着目すると、右辺は $\delta_1$ ,  $\delta_2$ , $\delta_3$ のみの式となり、測定点によらない. 故に画像内の2 つの点 a, b に関し、式(7)/式(5)の左辺を等しいと置くと、

$$\frac{(1-\delta_2)(I_{a1}-I_{a2})+I_{a3}-I_{a4}}{I_{a2}+I_{a4}-2I_{a1}} = \frac{(1-\delta_2)(I_{b1}-I_{b2})+I_{b3}-I_{b4}}{I_{b2}+I_{b4}-2I_{b1}}$$
(8)

が成立する. これよりδ,を求めることができ次式を得る.

$$\delta_{2} = \frac{(I_{a2} + I_{a4} - 2I_{a1})(I_{b1} - I_{b2} + I_{b3} - I_{b4})}{(I_{b2} + I_{b4} - 2I_{b1})(I_{a2} - I_{a1}) - (I_{a2} + I_{a4} - 2I_{a1})(I_{b2} - I_{b1})} - \frac{(I_{b2} + I_{b4} - 2I_{b1})(I_{a1} - I_{a2} + I_{a3} - I_{a4})}{(I_{b2} + I_{b4} - 2I_{b1})(I_{a2} - I_{a1}) - (I_{a2} + I_{a4} - 2I_{a1})(I_{b2} - I_{b1})}$$
(9)

このように初期位相に対して位相が $\pi$ だけ進んだ所でのシフト 誤差 $\delta_2$ を、4枚のシフト画像の2点の光強度から求めることが できる.同じようにして式(2)の位相を初期位相と見なすと、 $\pi$ だけ位相の進んだ点でのシフト誤差 $\delta_3 - \delta_1$ も求められる.そ の結果、次式を得る.

$$\delta_{3} - \delta_{1} = \frac{(I_{a3} + I_{a1} - 2I_{a2})(I_{b2} - I_{b3} + I_{b4} - I_{b1})}{(I_{b3} + I_{b1} - 2I_{b2})(I_{a3} - I_{a2}) - (I_{a3} + I_{a1} - 2I_{a2})(I_{b3} - I_{b2})} - \frac{(I_{b3} + I_{b1} - 2I_{b2})(I_{a2} - I_{a3} + I_{a4} - I_{a1})}{(I_{b3} + I_{b1} - 2I_{b2})(I_{a3} - I_{a2}) - (I_{a3} + I_{a1} - 2I_{a2})(I_{b3} - I_{b2})}$$
(10)

このようにδ<sub>2</sub>とδ<sub>3</sub> - δ<sub>1</sub>が4枚の画像から計算できる. 一方, 反射面の粗さが光の波長以上に粗くて反射光のスペッ クルが十分に発達している場合 (ESPI 測定でのスペックル干渉 像は通常この状態にある),スペックル干渉像の位相φは0~ 2πに一様分布することが理論的に示されている<sup>9</sup>.しかし誤 差を伴う位相シフトでスペックルの位相を求めた場合,位相分 布は一様分布でない可能性を持つ.そこで次に誤差を伴う位相 シフト法で計算される位相分布と誤差について調べる.

誤差を伴う位相シフトでの光強度は式(1)~(4)で与えられるので、この強度から4画像位相シフト法<sup>4)</sup>に従って( $I_{s4} - I_{s2}$ )/( $(I_{s1} - I_{s3})$ を計算すると次式となる.

$$\frac{I_{a4} - I_{a2}}{I_{a1} - I_{a3}} = \frac{\sin(\phi + \delta_3) + \sin(\phi + \delta_1)}{\cos(\phi) + \cos(\phi + \delta_2)}$$
$$= \frac{\sin(\phi + \frac{\delta_3 + \delta_1}{2})}{\cos(\phi + \frac{\delta_2}{2})} \cdot \frac{\cos(\frac{\delta_3 - \delta_1}{2})}{\cos(\frac{\delta_2}{2})} \tag{11}$$

故に,次の関係が成立する.

· · .

$$\frac{\left(I_{a4} - I_{a2}\right) \cdot \cos(\frac{\delta_2}{2})}{\left(I_{a1} - I_{a3}\right) \cdot \cos(\frac{\delta_3 - \delta_1}{2})} = \frac{\sin(\phi + \frac{\delta_3 + \delta_1}{2})}{\cos(\phi + \frac{\delta_2}{2})}$$
(12)

左辺は式(9),(10)で与えられる $\delta_2 \ge \delta_3 - \delta_1$ ,取り込んだ4枚 の画像から実際に計算できる量であり、これが右辺に示すよう に $\delta_2/2$ ,( $\delta_3 + \delta_1$ )/2の影響を強く受ける.そこで式(12)の左 辺を新たにtan  $\theta \ge$ 置き,測定点a として観察領域内のすべて の点を採り、その結果  $\phi$ が0~2  $\pi$ に一様分布するとして $\theta$ の 理論的な分布を計算する.いま、tan  $\theta = \sin\{\phi + (\delta_3 + \delta_1)/2\}/\cos(\phi + \delta_2/2)$ の微小変化を考えると次式が成立する.

$$d(\tan \theta) = d\left\{\frac{\sin\left(\phi + \frac{\delta_3 + \delta_1}{2}\right)}{\cos(\phi + \frac{\delta_2}{2})}\right\}$$

 $\left(1 + \tan^2 \theta\right) \cdot d\theta = \left\{1 + \tan^2 \left(\phi + \frac{\delta_2}{2}\right)\right\} \cdot \cos\left\{\frac{\delta_3 + \delta_1 - \delta_2}{2}\right\} d\phi$ (13)

 $\phi$ が一様分布する時の $\theta$ の分布はd  $\phi$  /d  $\theta$ で与えられるので,  $\theta$ の分布は次式となる.

$$\frac{d\phi}{d\theta} = \frac{\left(1 + \tan^2\theta\right)}{\left\{1 + \tan^2\left(\phi + \frac{\delta_2}{2}\right)\right\} \cdot \cos\left(\frac{\delta_3 + \delta_1 - \delta_2}{2}\right)}$$
(14)

ところで画像データから実際に計算できるのは $\phi$ ではなく $\theta$ だ から,式(14)の右辺を $\phi$ を含まない形で表現し直す必要がある. 式(12)より $\phi$ と $\theta$ の関係は,

$$\tan \theta = \frac{\sin\left(\phi + \frac{\delta_3 + \delta_1}{2}\right)}{\cos(\phi + \frac{\delta_2}{2})}$$

$$=\frac{\sin(\phi+\frac{\delta_2}{2})\cos\left(\frac{\delta_3+\delta_1-\delta_2}{2}\right)+\cos(\phi+\frac{\delta_2}{2})\sin\left(\frac{\delta_3+\delta_1-\delta_2}{2}\right)}{\cos(\phi+\frac{\delta_2}{2})}$$

$$= \tan(\phi + \frac{\delta_2}{2})\cos\left(\frac{\delta_3 + \delta_1 - \delta_2}{2}\right) + \sin\left(\frac{\delta_3 + \delta_1 - \delta_2}{2}\right)$$
(15)

$$\tan(\phi + \frac{\delta_2}{2}) = \frac{\tan\theta - \sin\left(\frac{\delta_3 + \delta_1 - \delta_2}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\delta_3 + \delta_1 - \delta_2}{2}\right)}$$
(16)

これを式(14)に代入すると次式を得る.



このように $\theta$ の分布は $\theta$ と( $\delta_3 + \delta_1 - \delta_2$ )/2で表現される. この関数を $\alpha = (\delta_3 + \delta_1 - \delta_2)/2$ をパラメータとして描画すると図1のようになる.

(17)

式(11)以降を要約すると、「画像データより式(12)の左辺を求め、これをtan  $\theta$ と置いて $\theta$ の分布を計算するとこの分布は理論的には式(17)の分布になる.故に画像から計算された $\theta$ の分布を式(17)を用いてフィッティングすると( $\delta_3 + \delta_1 - \delta_2$ )/2を求めることが可能」となる.

以上の議論より,式(9)から $\delta_2 n$ ,式(10)から $\delta_3 - \delta_1 n$ ,ま た $\theta$ の分布の式(17)へのフィッティングから $\delta_3 + \delta_1 - \delta_2 n$ 評価でき,不規則なシフト誤差すべてが計算できることが分かる.



**Fig.1** Numerical calculation of probability density distribution function of  $\theta$ . The calculation is made using Eq.(17).  $\alpha = (\delta_3 + \delta_1 - \delta_2)/2$  is the only one parameter for the drawing



Fig.2 Layout of optical setup for the ESPI experiment

3. 実 験

提案した方法の有効性を調べるため図2に示す一般的なESPI 光学系を組み上げて実験を行った.図2のHe-Neレーザは10mW 出力であり, Zoom Lens はニッコール35-105である. また CCD カメラは東京電子工業㈱製のCS3400Dであり、試料面での約 30mm × 30mm を 510 × 492 ピクセルで取り込めるようになっ ている. 画像信号のディジタル変換は8ビットである. 実験で は参照光学系のミラーの1つをピエゾ素子を用いて少しずつ押 し, 光源の波長 (λ =632.8nm)の約1/100倍の光路差をシフトさ せながら256×256ピクセルの干渉画像を20秒かけて順に100 枚コンピュータに取込んだ.これらの画像から画像の中心付近 の点A, B, Cでの干渉光強度の変化を描画したものを図3に示 す. 取り込みに時間を要したため空気のじょう乱等により光強 度が強く乱されている(画像を短時間に4枚だけ取り込む場合 は図3のように大きく乱れない).次にこの画像から位相差が 互いに約π/2異なる4つの時点での画像を抜き出した.これを I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>とした (図3の上の軸参照). この4つの画像から





式(1)~(4)のモジュレーションAの大きな,画像中にほぼ均等 な間隔に配置される400個のa点もしくはb点に相当する測定 点を求めた.次にそれらの2点のすべての組合せ<sub>400</sub>C<sub>2</sub>=79800種 の中から式(9),(10)の分母が大きいものを中心に約70000組を抜 き出し, $\delta_2 \ge \delta_3 - \delta_1$ の分布を求めた.結果を図4に示す.  $\delta_2 = -0.07$ ,  $\delta_3 - \delta_1 = -0.20$ に大きなピークが存在し, $\delta_2$ と $\delta_3 - \delta_1$ を評価できることが分かる.

**I**<sub>1</sub>, **I**<sub>2</sub>, **I**<sub>3</sub>, **I**<sub>4</sub>の画像データならびに上で得られた  $\delta_2 \ge \delta_3 - \delta_1$ の値を基に,式(12)の左辺を計算し,計算値に tan<sup>-1</sup> を演算 して各ピクセルごとのθを求め,画面全体についてのθの分布 を計算したものを図5に示す.また,これを式(17)でフィッティ ング( $\delta_3 + \delta_1 - \delta_2 = 0.46$ )したものを同じく図5に波線で示す.

以上から $\delta_1=0.29$ ,  $\delta_2=-0.07$ さらに $\delta_3=0.10$ と $\delta_i$ を評価 した. これらの値と $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ,  $I_4$ の画像データならびに式(5), 式 (6)の第2式から,シフト誤差を補正した $A \sin \phi$ ,  $A \cos \phi \phi$ 計算し,  $\tan^{-1}$ を通して初期位相 $\phi$ を場所の関数として求めた (位相図と呼ぶ).

先に得られた $\delta_1$ は少し大きく $\delta_2$ は負なので、次に2枚目の 画像としてI,の左隣、3枚目はI,の右隣の画像を、取り込んだ 画像から抜き出してこれをJ,,J,とした.I,,J,,J,,I,に関して 同じようにして $\delta_1$ を抽出した結果、 $\delta_1=0.15$ 、 $\delta_2=0.07$ 、  $\delta_{3}=0.12$ と求まり、予想通り $\delta_{1}$ は減って小さく、 $\delta_{2}$ は増えて 正になった. この値を用いて I, J, J, J, I, に関しても同様の方 法で補正した新しい位相図を求めた.先に求めた位相図と新し く求めた位相図の差を計算し,高さの変化量に換算してヒスト グラムにしたものを図6に実線で示す.一方,提案した補正法 を用いずに従来の方法で位相を求め、差を計算したものを図6 に破線で示す.理論的には2つの組の初期位相は同じだから差 は0になるはずである.補正値は分布が0近傍にまとまってお り位相分布も左右に対象である.破線も分布は0近傍だが実線 に比べ相対的に広がっており、かつ非対称である. I,, I,, I,, I, やI,,J,,J,,I,以外の画像に関しても同様の方法で差を求める と、補正法を用いないものは0近傍に集まらない場合もいくつ か存在したが、用いたものはいつも0近傍に集まった.図6で 用いた高さのデータを三次元表示したものを図7に示す.三次 元データは255×255 ピクセルの中から中心付近の50×50の 領域を拡大して描画した結果であり,ソフトウェアによる雑音 除去や平均化等の操作は一切行っていない.純粋に本方法の効











**Fig.6** Height histogram calculated for interferograms with  $I_1, I_2, I_3, I_4$  and  $I_1, J_2, J_3, I_4$ . The solid line is calculated with the proposed error correction method and the dotted line is calculated without the proposed method



Fig.7 3-D expression of the height difference.(a) calculated with the proposed error-correction method.(b) calculated without the proposed method

果を評価するためである.図7の(a)は補正法によるものであ り,(b)は従来の方法によるものである.(b)と比較して(a)では大き な信号以外の場所での変動幅は小さい.この二つの結果の違い は,提案するシフト誤差補正法が不規則なシフト誤差を含む干 渉画像から初期位相φを精度良く抽出できることを示す.(a)と (b)に大きな信号が含まれるのは,次の理由によると考えられ る.すなわち,スペックル干渉では干渉じまが空間内に密にそ してランダムに生じており,画素によってはモジュレーション Aが非常に小さくなる\*.この場合,電子回路のアナログ雑音 やアナログ/ディジタル変換での量子化雑音が相対的に大きく なり,θの計算値に大きな不規則雑音として影響する.雑音と 考えられる大きな信号を全体の数の2~3%単純に取り除いた 時,高さ変動の標準偏差は補正法で2.67nm,従来法で3.47nmと 計算された.

4. まとめ

干渉画像を4枚用いる ESPI 位相シフト法において, 空気じょ

う乱など外乱による不規則なシフト誤差 $\delta_1$ ,  $\delta_2$ ,  $\delta_3$ を補正 できる方法を提案した.本方法はシフト誤差が小さく,一次近 似可能であるとして,数学的に $\delta_2 \ge \delta_3 - \delta_1$ を求め,また, スペックル像の位相が理論的に一様分布することから $\delta_3 + \delta_1 - \delta_2$ を求めることにより,正確に初期位相を測定する方法 である.実験では本方法により精度良く位相が求められること を確認できた.この方法は一般的なハードウェアで普通に取り 込まれたスペックル画像に適用可能である.故に過去に取り込 まれ保存されているスペックル画像にも応用できる方法であ る.

#### 参考文献

- K. Creath : Phase-shifting Speckle Interferometry, SPIE, 566 (International Conference on Speckle), (1985) 337.
- S. Nakadate and H. Saito : Fringe Scanning Speckle pattern Interferometry, Appl. Opt., 24, 14, (1985) 2172.
- D. Kerr and J. R. Tyrer : The Application of Phase Stepping to Analysis of ESPI Fringe Patterns, SPIE, 814 (Photome chanics and Speckle Metrology), (1987) 379.
- D. Malacara : Optical Shop Testing, John Wiley and Sons, Inc., New York, (1978) 409.
- 5) Y. Cheng and J. C. Wyant : Phase Shifter Calibration in Phaseshifting Interferometry, Appl. Opt., **24**, 18, (1985) 3049.
- 6) C. Ai and J. C. Wyant : Effect of Piezoelectric Transducer Nonlinearity on Phase Shift Interferometry, Appl. Opt., **26**, 6, (1987) 1112.
- C. Joenathan : Phase-measuring Interferometry ; New Methods and Error Analysis, Appl. Opt., 33, 19, (1994) 4147.
- C.Liu, Z.Li, J.Chen and X.Yu: A New Algorithm for Compensating Phase Shifting Error, SPIE, 2003, (1993) 431.
- J. C. Dainty : Laser Speckle and Related Phenomena, Springer-Verlag, New York, (1975) 15.
- 10) H.Kadono and S.Toyooka: Statistical Interferometry Based on the Statistics of Speckle Phase. Opt. Lett., **16**, 12, (1991) 883.
- J.Kato, I.Yamaguchi and Q.Ping : Automatic Deformation Analysis by a TV Speckle Interferometer using a Laser Diode, Appl. Opt., **32**, 1, (1993) 77.
- 12) A.J.P.V.Haasteren and H.J.Frankena: Real-time Displacement Measurement using a Multicamera Phasestepping Speckle Interferometer, Appl. Opt., **33**, 19, (1994) 4137.
- S. Nakadate and M.Isshiki: Real-time Fringe Pattern Processing and its Applications, SPIE, 2544, (1995) 74.
- 14) A.Dobroiu, P.C.Logofatu, D.Apostol and V.Damian : Statistical Self-calibrating Algorithm for Three-sample Phase-shift Interferometry, Meas. Sci. Technol., 8 (1997) 738.
- 15) 安達正明,川崎修慈,大杉博人,稲部勝幸:ピエゾ素子のシフト 誤差を補正できる4画面位相シフト法,精密工学会誌,63,8, (1997) 1127.
- 16) J.V.Wingerden, H.J.Frankena and C.Smorenburg: Lin ear Approximation for Measurement Errors in Phase Shifting Interferometry, Appl. Opt., **30**, 19, (1991) 2718.

<sup>\*</sup> 干渉縞の暗い部分が画素の中心に来る時,暗い部分を両側から挟 む画素内の明るい部分の位相は互いに符号が逆の値を採ると思わ れる. その場合,光路差が変化しても画素の平均光強度は変化 せず,モジュレーションAが非常に0に近くなる.